

ΘΕΜΑ 4^ο

4.1.α. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της οξειδωτικής και αναγωγικής ατμόσφαιρας κατά τη διαδικασία ψησίματος των κεραμικών; (μον.10)

β. Πως επηρεάζει η κάθε μία μέθοδος ψησίματος, τον τύπο του κεραμικού σκεύους που παράγεται; (μον.15)

Μονάδες 25